# <Reference 3; JP H03-27006 (JPA-1991-027006)>

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-027006.

(43)Date of publication of application:

(21)Application number: 02-153826

(71)Applicant: HOECHST AG

(22)Date of filing: 12.06.1990

(72)Inventor: COUTANDIN JOCHEN

GROH WERNER HERBRECHTSMEIER

PETER

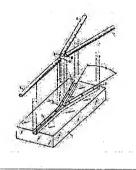
THEIS JUERGEN

(30)Priority

Priority number : 89 3919262

Priority date: 13.06.1989 Priority country: DE

(54) PRODUCTION OF PLANAR OPTICAL COUPLER



#### (57)Abstract:

PURPOSE: To form a Y-shaped coupler high in dementional accuracy in the case of small diameter and low in loss by forming grooves on a plastic sheet with excimer laser, placing optical wave guides in the grove and filling with a casting resin.

CONSTITUTION: The groove 1, 2, 3 are ground by the KrF excimer laser beam on the 30mm long, 20mm wide and 4mm thick PMMA sheet to form a Y-shape in the sheet. Both the width and the depth of the groove are controlled to 1mm and the angle of Y-shape is controlled to 20°\_Next, the optical waveguide 5, 6 and 7, which are made of a polymer, prepared by a

microtome knife and having 1mm diameter, are arranged in the groove 1, 2 and 3, and the gap of the end faces 8, 9 and 10 is filled with an optically transparent epoxy resin and finally the chips of the PMMA sheet are stuck on the coupler as covering material. Thus, the coupler which is small in fluctuation and low in loss can be obtained.

宁内黎理番号

### ⑩ 特許出願公開

43分開 平成3年(1991)2月5日

# ② 公 開 特 許 公 報(A) 平3-27006

G 02 B 6/28 T 8106-2H B 23 K 26/00 7920-4E 6/26 7132-2H 審査請求 未請求 請求項の数 5 (全5頁) 50発明の名称 平面状の光カプラーの製造方法 ②持 頭 平2-153826 四出 願 平2(1990)6月12日 優先権主張 図1989年6月13日図西ドイッ(DF)のP39192628 70発 明 者 ヨヘン・コウタンディ ドイツ連邦共和国デー - 6536 ランゲンロンスハイム、ペ ン スタロツツイシュトラーセ 9 **@**発 明 **ヴェルナー・グローー** ドイツ連邦共和国デー - 6302 リツヒ、デユーレフイタ ー・シュトラーヤ 7 ドイツ連邦共和国デー - 6240 ケーニヒシユタイン/タウ (2)発 明 考 ペーター・ヘルブレヒ ツマイアー ヌス、フリードリヒーシュトルツエーシュトラーセ 10 ヘキスト・アクチエン ドイツ連邦共和国デー・6230 フランクフルト・アム・マ ரைய 願 人 ゲゼルシヤフト イン 80 (番地なし) 70代理人 弁理十 湯洋 共 = 外 4 夕

#### 四 据 花

識別記号

#### 1. 発明の名称

最終頁に続く

Sint Cl 5

平面状の光カプラーの製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

1 遠明なプラスチックシートの表面に深を付け、15歳内に歌合体の光導波臂を置き、各光導波 質問の疑問に透明な注型樹脂を光環することによって平面状の光カプラーを製造する方法であり、 13 漢をエキシマレーザーを用いて研削することを され即足方法。

2 ポリメチルメククリレート又はポリメチルベンテンのシートを用いる場合、レーザーガス充 増卸としてAFFを用いる請求項 1 記載の方法。

3 ポリカーボネート、ポリエチレンテレフクレート又はポリスチレンのシートを用いる場合、レーザーガス充填剤としてKrF を用いる請求項1 記載の方法。

4 清が非対称のY形及び角度がβ=0-60. の形で配置される請求項し記載の方法。 5 清が対称のY形で配表され、半円形の場面 を有する請求項1記載の方法。

### 3. 発明の詳細な説明

本発明は、エキシマレーザーを用いて、重合体 の光導波質系の単面状光カブラーを製造する方法 に関する

光カプラーは、入射ファイバーNの光パワーを 出射ファイバーMに分配する光部品である。これ らの断品は、光パワーの分配器又は光パワーの結 分階としての受傷的な光導波管ネットワークに用 いられる。光パワーの分配又は複数のファイバー の光パワーを一本のファイバに結合することはカ ブラーのミキンング部で行なわれる。

ファイバー状の光カプラーと平面状の光カプラーとは区別されている。 素合体の光神波管系の平面状光カプラーを製造するには、基本的には今迄に二つの方法が知られている。

頂合体の光導波管の平面状光部品を製造する方 法として、βみが250 μ m のフォトレジスト館を 多層被線上の基質の上に折出させ、線ファトレジスト層はマスク及びUV光線を用いて組み立てられる方法 (A. Buiarski、SPIE. vol. 840. 294-7 (1987) 登風)が知られている。現像後、未森光部分は正万形断値の光線被智の説となり、その渦内に正後250 μ。の重合体の光導波智が設置される。ファイバー側の版間には適当な光注型樹脂が充填される。

透明な基板に作られた満を、導放管を影成する ために光学的に透明な物質で光域 (制足物質の超 妖術は高級のそれより大きい) するような方法で 製作される光カプラーもまた知られている (JP61 -73.109 参照)。 導放管の湯の技術的な作り方に ついての配載は無い。

**股後に、エキシマレーザーを用いてブラスチックを処理する方法もまた公知である (R.Srinivanan ほか.Appl. Phys. Letters. 41(b). 5764-7** (1982).

表面担さが少なく且つ高度の寸法精度を有する 導波質の満を、エキシマレーザーを用いてブラス

は5 - 200mm の範囲であり、好ましくは80-120 mmの範囲である。削摩のためには、P M M A 及びポリメチルペンテンに対してはエキシマレーザー のガス充情制としてArF (レーザー被長 A = 193 nm) が好ましく、またPC、PET及びPSに対 してはKrF (波長 A = 248nm) が好ましい。

環波響の漢を、エキシマレーザーを用いて遠明 プラスチックシート内に研削した後、度合体の光 現波響を漢内に配成し、各ファイバー度の隙間を 適明な注型関節で充填する。プラスチック構造体 を理解析出によって金属で波響し、最産化のため に射出成型治具用のモールドインサートとして製 作された金属構造体を用いるのがより経済的であ る。

公知の方法と比較して本発明の優位性は、一つ は得られる誘の寸法精度が高いこと、及び演撃の 電さが少ないことであり、他は構造体の高さが 1 電表びそれ以上のものが製造可能であることであ り、これは公知の方法では容易ではない。

下記の実施例は、第1、2、3、4及び5四を

チックに刻むことができることが見出された。

本発明の方法により、透明なブラスチック別のにとり、透明なブラスチック別のに \*\* 韓又は \*\* 韓和の \*\* 韓和の \*\* 神和の \*\* 神

プラスチックシートは、例えば P M M A 、 P S 、ポリメチルペンテン、 P E T 、 又は P C のような透明 な物質で構成されている。シートの厚みは I - 20mmである。 製造れるカプラーにもよるが、シートのほよとは

参照することによって、本発明を説明するもので ある。

Y形カプラーの製作

研削された部分を洗浄した後、増脂(8、9、10)が、光学的に高品質が要求されることから、 干めミクロトームナイフで調製された返逐1 eacの 量合体の光導設管(5、6、7)をそれぞれ消 (1)、(2)及び(3)にできるだけ接合点(11) )に近づけて配置した(第2回)、

矯面 (8、9、10) の隙間を光学的に透明なエ

最後に、PMMAシートの小片 (13) を被覆材 として、カプラー上に固着した。

演(1)に配置した入射用のファイバー(5) と演(2)及び(3)に配置した出射用のファイ バーとの挿入損失はそれぞれ4.7db 及び4.5ab で あった。従って両者の差は、わずか0.2db であっ

第3回は、3個の光導被臂(5、6及び7)から成り、上述のように接合点(i1)で結合された Y 形カプラーを示す。このカプラーはまた、例えば 村出成型治具で製作することも可能であった。非 対称形カプラーの製作

長さ35mm及び幅30mmを有する厚み4mmのPMM Aシート (4) 内に、エキシマレーザーによって

する対称形の Y 形を研削した。形成された溝(1°.2°.3°) の単低は 1 mmであった。研削された部分を洗浄した後、減面が予めミクロトームナイフで切断された価値 1 mmの虚合体の光導技管を台の溝に、接合点 (11)にできるだけ近づけて配置した(第5間)。前述の支護側と同様に、取削をエポヤシ閉断で充消した。発泡を防ぐために、ファイバー間の検査剤を充気中で子側を地域した。硬化が起り始めたら、やはり Y 形を含む第二の P M M A シート・ハ片 (13)を、ファイバー(5、6、7)が低速されている第一のシート・小片 (4)の上に抜せて関係した。

議(1)に配置した入軒用のファイバーと講 (2)及び(3)に配置した出射用のファイバー との挿入構失は、それぞれ4.0db及び4.2db であった。 使って岡者の差はわずか0.2db であった。 先の実温側にあった1 dbの面損失は、半円形状の 消にした結果それを最小阻まで延減させることが できた。挿入損失においても、非対年のY形カブ ラーの場合、半円形域面にすることによって1db 非対称の Y 形の 満を研削した。 生成した 簿 (1.2.3) の 幅と深さは 1 mm であった。 非対称形の 角度 8 は、0 - 60°の 範囲であり、 典型的には 5-25°の 範囲であった。

研解された部分を洗浄した後、減価がミクロトームナイフで切断された値性 1 mmの重合体の光導 波響を減内に、接合点 (11)にできるだけ近づけで配置した (第4回)。対称Y形カブラーの場合と のじょうに、残った隙間を光学的に透明なボキシ樹脂 (EPO-TEK 301-2・n・1・154)で 現した、カブラーシート (4) に回替されたPM M ヘシート (13)の 第い小片を再度カバーとして用いた。小片は氏さ 35mm、 440mm 及び厚み 2 mmであった。

本方法では、角度 B を変えることによって、規 定の分配比を設定することが可能である。

ファイバー型のY形カプラー

長さ30mm、幅20mmを有する厚み4mmの2枚のP MMAシート(4.13)の厚板小片に、エキシマ レーザー(1=193mm)を用いて、半円形断面を有

## 近くも減少可能であった。

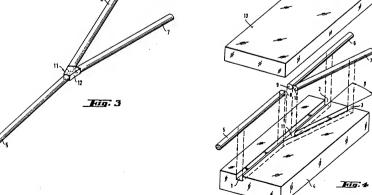
CNC ( \*コンピューター数値制図\*) によって、半円形状の折削をすることも可能である。

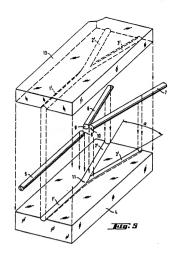
## 4. 図版の簡単な説明

第1回及び第2回は本発明のY形カプラーの製作方法を示す図、第3回は本発明のY形カプラーの図、第4回は本発明の非対称Y形カプラーの製作方法を示す図、第5回は本発明のファイバ形状を有するY形カプラーの製作方法を示す図である。

111 1

代理人 非理士 海拉 基基基 4名





第1頁の続き ②発 明 者 ユルゲン・タイス ドイツ連邦共和国デー - 6000 フランクフルト・アム・マ イン 1,アム・テイエルガルテン 40